J

⑨ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-207047

֍Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月29日

H 01 L 21/66 G 01 R 1/073 31/26 B 7013-4M E 9016-2G J 8411-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

◎発明の名称 検査装置

②特 顕 平2-339802

②出 頭 平2(1990)11月30日

@発明者 高尾

至 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1 東京エレクトロ

ン山梨株式会社内

の出 類 人 東京エレクトロン山梨

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

株式会社

加代理 人 <u>弁理士</u> 中本 菊彦

明 超 音

1. 発明の名称 検査装置

2. 特許請求の範囲

被検体を支持する支持台と、

この支持台上に投けられた、被機体およびプロープ針列カードとの平行度を検出する平行度検出 手段と、

この平行度検出手段の検出結果に基づき前記被 検体およびプローブ針列カードとを相対的に移動 させて平行ならしめる平行制御郎と、

この平行制御郎により平行制御させた後、上記被技体の検査を行う手段と、

を備えたことを特徴とする検査装置。

発明の詳細な説明
(産業上の利用分野)
本発明は、検査装置に関する。

【従来の技術】

 にプロービングカード 5 4 の針 5 5 の針先を圧接し、図示しない回路試験器から試験信号をチップ 5 1 に印加することにより、当数チップ 5 1 の回路構成が設計仕機通りになされているか否かを検査している。また、第 4 図から明らかなように、それぞれのパッド 5 2 にはそれぞれの針 5 5 の針先が圧接されている。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、例えば、第6図に示すように、 チャプ 5 1 と ブロービングカード 5 4 の針先とが 互いに不平行状態にあるため、左側の針先と右側 の針先とでは、パッド 5 2 に対する圧壊力のパラ ンスが不一致となる。この不一致状態において前 記回路は發器からは験信号をチャプ 5 1 に印加すると、均一な信号印加がなされず、チャプ 5 1 の 回路形成の合否が誤って料定されるおそ

本発明は、前記問題点を解決するためになされたものであり、チップ(被検体)とプロービングカードとが平行となる検査装置を提供することを目的とする。

プロービングカードに対して被検面が傾斜していったになる。かかる痕跡の材料できる傾斜を関われて、 での対象がのが変を傾斜をでは、 での対象ができるというのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でいるのでは、 ないのでは、 ないのでは、

以下、本発明を具体化した実施例を第1回および第2回を参照して説明する。なお、第3回~第5回で説明した部分には同一符号を付し、重複記載を省略する。

【実施例】

第1回(A)に半導体検査装置の実施例を説明するためのブロック図を示す。

第1図(A)に示すように、X、Y、Z、θ方・向に移動する支持台である試料台1上には被検体である、例えばシリコンウェーハWが載置され、

【課題を解決するための手段】

[作用]

このシリコンウェーハWには多数個の方形状のチ ァブ51が形成されている(第3回参照)。試料 台1は台座4上に配置され、第1回(B)に示す ように、台座4内には正三角形の頂角上にサーボ モータ3a~3cが配置されている。サーポモー タ3a~3cの出力触3d~3lの回転駆動によ り試料台1の数値面1aは、全方向に傾斜調整可 能になっている。シリコンウェーハWの上方には 因示しない上下駆動手段により駆動されるプロー プであるプロービングカード54が配置されてい る。プロービングカード54は、上記チップ51 の電極パターン針先が配列された各針55の針先 が、シリコンウェーハWのチップ51の各パッド 5 2 にウェハWが上下動することにより圧接され るようになっている。このブロービングガード 5~4 は前記圧接の終了後、図示の状態から例えば 上方に上げられた後、右方に追避される。シリコ ンウェーハWの上方には後後装置、例えばCCD カメラ等からなる平行度検出手段である痕跡読取 り部ろが配設され、ランプ11から発せられる光 がパッド 5 2 により反射され、この反射光に基づき 別記圧接によりパッド 5 2 上に形成された痕跡をパターン情報として読み取る。

次に動作を説明する。

試料台1の子め定められた位置に位置決めされ

たシリコンウェーハWを載置した状態で、図示し ない上下駆動手段によりブルーブカード54は下 方の子の定められた位置に駆動され、試料台1を 上方に移動させオーバドライブをかけ、針55の 針先をチップ51のパッド52に圧使する。今、 前記圧接により、ウェハWの選択された1つのチ ,プラ1のパッド上には、第2回に示すように、 大小の底鉢が形成されたと仮定する。即ち、チャ プラ1の左辺側のパッド52a、52g、52h、 5 2 i 上には、大きな痕跡 A 1 ~ A 1 が形成され、 右方にいくにつれ底跡は B _L ~ F _L 、 B _L ~ F _L の如く小さくなる。これらの痕跡から、ブロービ ングカード54とチップ51とは不平行状態にな っている。即ち、前記第6図に示した如く、プロ ーピングカード54とチップ51とは左方が近付 いていて、右方が難れていると判断される。これ をパターン認識技術により判別する。以上に説明 した状態は、ランプ11から発せられた光のパッ ド52による反射光として痕跡読取り配5により 選鉢データとして読み取られる。 前記読み取られ

た痕跡データは傾斜判断部6aに送られると、傾 料料断数6aは痰味データに基づきプローピング カード54とチップ51とが第6回に示した傾斜。 状態になっていると判断する。平庁制御部6bは、 この判断データに基づきプロービングカード 5 4 とチップ51を平行にさせるための演算を行い、 相対的に移動、例えばウェハWの平行度を調整す る。この演算結果を平行制御信号HiaでHibとし て各モータ駆動部7a~7cを介して各サーポモ - 夕3a~3cに送出する。サーポモータ3a~ 3 c は平行制御信号H. ~H. に応じてそれぞれ 正逆回転され、試料台1が横斜側御されてプロー ビングカード54とチャブ51とは互いに平行状 難にされる。この平行状態において、因示しない 回路試験器により所定の試験信号が印加され、チ マブの同路構成が設計仕様通りに形成されている か否かの判断がされる。

なお、本実施例では平行皮質出手段としてプロービングカードの針先によるチップのパッド上への反称を検出していたが、例えば、試料台の左右

に超音波センサを設けておき、このセンサから超音波をシリコンウェーハに向けて発して反射させることにより、試料台とシリコンウェーハとの距離を測定し、所定の演算をして平行度を求めてもよい。

【発明の効果】

以上拝述したことから明らなように、本発明によれば、例えば、プロービングカードの針先をチャプに圧接することにより形成される痕跡の大に基づいてプロービングカードの針先とチャプとの傾斜度合を判断し、この判断結果に応せしたででしたがカードの針とチャプとを平行にせしまっているので、プロービングカードの針先からオー

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)、(B)は本発明の実施例のブロック図および要似平面図、

第2回はチップの痕跡の大小を示す平面図、

第3回はシリコンウェーハを大型チャブを示す 平面回、

第4回は上記大型チップの拡大図、

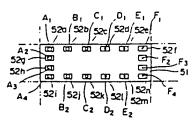
第 5 図は従来の大型チャブにプロービングカー ドの針の針先を圧接した図、

第6回は従来の大型チャブとブロービングカードの不具合を示す側面図である。

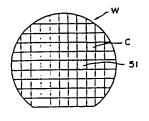
符号説明

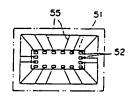
3

- (1) … 試料台…
- (3 a) ~ (3 c) ··· サーポモータ
- (5) … 痕跡説取り配(平行度検出手段)
- (6) --- C P U
- (6a) … 煩料判断部
- (66) …平行制面部
- (51) … シリコンウェーハのチップ (被検体)
- (54) …プロービングカード
- (55) …プロービングカードの針
- (A)~(F)… 飯跡
- (W) … シリコンウェーハ



第 2 図





第3図

第 4 図

